# I33

⑩日本国特許庁(JP)

**4D 特許出顧公開** 

# 母公開特許公報(A)

平2-192045

**識別記号** 庁内整理番号 8120-5D ❷公開 平成2年(1990)7月27日

8120-5D 7639-4F 8415-4F 7639-4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

**砂**発明の名称 光デイスク基板の製造方法

②特 順 平1-9954

**69**出 **夏** 平1(1989)1月20日

**@発 明 者 守 部 峰 生 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社** 

内

**砂発 明 者 今 村 文 則 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社** 

内

**砂発** 明 者 岩 村 康 正 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

**创出 顧 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地** 

OP代 理 人 弁理士 久木元 彰 外1名

#### 明相書

# 1. 発明の名称

光ディスク基版の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

光硬化樹脂(14)によって支持板(12)上に転写型(11)の微報形状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、

前記支持板(12)を等方的に圧力がかかる加圧部 材(15)によって加圧し、光硬化樹脂(14)を支持板 (12)と転写型(11)の間に広げ、圧力を保持したま ま光を超射して前記光硬化樹脂(14)を硬化させ樹 脂層(16)を形成することを特徴とする光ディスク 業板の製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (板要)

先によって記録と再生をする光ディスク基板の 複製方法に関し、

表面の凹凸が少なく、高速回転で使用できる光

ディスク基板の製造方法を提供することを目的と し、

光硬化樹脂によって支持板上に転写型の数細形 状を写しとる光ディスク基板の製造方法において、 的配支持板を等方的に圧力がかかる加圧部材によって加圧し、光硬化樹脂を支持板と転写型の間に 広げ、圧力を保持したまま光を照射して前記光硬 化樹脂を硬化させ樹脂層を形成することを特散と する光ディスク基板の製造方法を含み構成する。 (産業上の利用分野)

本発明は、光によって記録と算生をする光ディスク各板の複製方法に関する。

#### (従来の技術)

近年、光によって情報の記録・再生をする記憶 媒体として大容量の記録密度を持つ光ディスク基 板が使用されている。

第6図(A)〜以は従来の光ディスク基板の複製法 を示す新面図である。両図において、1は四凸パターンが形成された転写型、2は光透過性の支持 数、3は心出し軸である。まず、同図凶に示すように、転字型1上に光硬化制度4が充壌される。 次に、同図凶に示すように、支持板2が心出し軸3で心出しされ転字型1上に対峙され、充壌した 光硬化樹脂4を自然に広げ、紫外線を照射して硬化させ樹脂層5を形成する。そして、転字型1と 樹脂層5間を銅離することで、光ディスク苗板が無過される。

しかし、上記光ディスク基板の複製方法では、 光硬化樹脂が転写型 1 と支持板 2 との間に広がる のに時間がかかるだけでなく、次のような問題点 があった。

すなわち、支持板2は完全に平面ではなく、数10 mm 程度の反りを有している。このような支持板2を粘性のある光硬化樹脂4を介して転写型1上に配置すると、反りが幾分矯正されるが、転写型1表面と関等の平面にはならない。また、光硬化樹脂4が完全に等方的には広がらないことも加わって、形成される樹脂層5に厚さむらが生じることがある。そして、光硬化樹脂4を硬化後に転

- 3 -

# (発明が解佚しようとする課題)

すなわち、従来の複数方法では、先硬化樹脂の 即さむらと合わさって、ディスク基数実面は複雑 な関凸(特に数小な凹凸)を示し、このディスク 基礎を製紙させて使用する際に光学ヘッドのフォ ーカッシングサーボがかけにくくなり高速質転で 使用できない問題があった。

そこで本発明は、表面の凹凸が少なく、高速関 転で使用できる光ディスク基板の製造方法を提供 することを目的とする。

# (課題を解決するための手段)

上記録題は、先硬化樹脂によって支持板上に転 字型の微細形状を写しとる光ディスク基板の製造 方法において、前記支持板を等方的に圧力がかか る加圧部材によって加圧し、先硬化樹脂を支持板 と転写型の間に広げ、圧力を保持したまま光を服 射して前記光硬化樹脂を硬化させ樹脂層を形成す ることを特徴とする光ディスク基板の製造方法に 写型 1 から質難して光ディスク基板を得るが、このとき支持板 2 の反りが戻ろうとされるに、光変化樹脂の樹脂帯 5 の厚さむらと合わさって、ディスク基板表面は複雑な凹凸を示す。この表面の凹凸はディスクを回転させて使用する際に光学へっぱいフォーカッシングサーボをかけにさは、凹凸っドのフォーカッシングサーボをかけにさは、凹凸っドのフォーカッシングサーボをかけにされる。この加速度は凹凸の周期が超く、空間、大きいほど大きくなり、また、固転数が高いほど大きくなる。

従来の方法で作製した光ディスク基板でも1800 rpm 程度の低速では問題にならないが、3500rpm 程度の高速目転で使用すると光学ヘッドが選従できなくなることがあった。

そこで、本発明者らは支持板2を平面度の優れ たガラス板で加圧しながら光を繋射する方法も状 みたが、かえって微小な板厚むらを増大させる軸 果となった。これは、支持板2と加圧用ガラス板 が完全な平面でないからと考えられる。

- 4 -

よって解決される。

#### (作用)

第1 団は本発明の原理を表明する新面図であり、 同図において、11 は凹凸パターンが形成された転 写数、12 はディスク状に形成した光透過性の支持 板、13 は心出し軸であり、転写型11上に光硬化樹 路14 が充填され、支持板12 が心出し軸13 で心出し されて転写型11上に対峙され、支持板12 を等方的 に圧力がかかる原圧部材15 によって加圧して支電 した光硬化樹脂14を自然に広げて樹脂暦16を形成 した光硬化樹脂14を自然に広げて樹脂暦16を形成 したディスク基板を製造する。この加圧部材15 は、 均一な加圧ができるように変形が容易な様状物質 内に核体を充填したもの、あるいは弾性体などが 用いられる。

本発明によれば、加圧部材15によって支持板12 及び光硬化樹脂14に均一な圧力がかかるため、支 特板12は転写型11表面に沿って変形し、たとえ支 特板12の平面度が悪くても、支持板12の反りや樹 脂の使れにくさに起因する樹脂の厚さむらを小さ くでき、ディスク基板の平行度を優れたものにすることができる。また、ディスク基板を転写型11から制度するとディスク基板は再度反るが、微小な凹凸はなく滑らかな表面となるため、光学へッドの加速度を小さくすることが可能になる。

#### (実施例)

以下、本発明を図示の一実施費により具体的に 無明する。

第2回(A)~(D)は本発明実施例の光ディスク基板 の複製法を示す断額関である。なお、第1回に対 広する部分は関一の符号を記す。

支持板12として、外径200mm 、内径50mm、板原1.2mm のガラス円板を用いた。また、心出し触13 は、円柱触13m に指動する筒状部材13m が設けられており、この筒状部材13m の機能にはチーパ部13c が形成されている。また、筒状部材13m が形成されている。すなわち、心出し触13は、支持征12を円柱触13m のテーパ部13c により心出しができ

るようになっている。

京ず、同面似に示す如く、上記支持板12と転写型11とを平行に配置し、その間に業外線硬化樹脂(2官能アクリレート、粘度100cps)14を0.8 g 程度供給する。

次に、周围(2)に示す如く、ガラス円板の支持板 12上に、加圧部材15として空気が約 5.8 程度入った完全に対じたポリプロピレン製象を配置し、その上から石美ガラス17で 1%g/cm²の圧力で加圧し、光硬化樹脂14を全面に広げる。そして、上記の状態を保持したまま、30mH/cm²程度の業外線を約 2 分間限射して光硬化樹脂14を硬化させ、樹脂層16を形成した。

次に、支持板12と樹脂署16とが一体になったものを転写型11から制御して、先ディスク基板を得た。

上記の製造方法で得られた光ディスク基板の加速度を、ディスク間転数が3500rpm 、半径r=90mmの間定条件で試験した結果を第3回に示し、また間に間定条件で加圧なしの場合の比較例1(第4

- 7 -

図)と、石英ガラス上で加圧した場合の比較例2 (第5図)を示す。

第3 圏に示すように加速度の変化が16より十分 小さいのに対して、比較例 1 では16に近い変動が あり、比較例 2 では16を越している。従って、こ の実施例で複製される光ディスク基板では、特に 変国の微小な回凸が少なくなり、高速関転で使用 することができた。

なお、上記実施例では、加圧保材を空気を完全に対じたポリプロピレン製袋としているが、本考案の適用範囲はこれに限らず、その中身は抗動性のあるものならば空気である必要はなく、水などの液体やゲル状動質であってもかまわない。またゴム状物質などの形状の安定したものならば、膜状物質で関うことなく使用することができる。

#### (発明の効果)

以上説明した様に本発明によれば、等方的に圧力がかかる加圧部材によって支持板を加圧することで、平滑な表面を有する光ディスク基板を製造

-8-

できるため、高速回転で生じる加速度を小さくでき、従って高速回転でも光学ヘッド連従性のよい 光ディスクが得られる効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1団は太弥明の重理を設明する新面図、

第2回囚~囚は本発明支護側の光ディスク基板 の複製技を示す新聞問。

第3回は本発明実施例の制定結果を示す图、

第4回は従来例の例定結果(比較例1) モ示す 図。

第5回は従来例の測定結果(比較例2)を示す 関。

第6関例~四は従来の光ディスク基板の複製法<sub>。</sub> を示す新面図である。

两中、

11は転写型、

12は支持板、

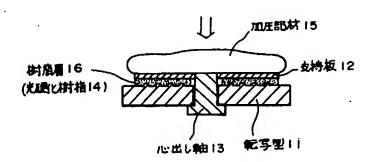
13は心出し触、

13aは円柱軸、

19bは筒状部材、 19cはナーバー部、 19dはコイルばね、 18eは排部、 14は先硬化樹脂、 15は加圧部材、 。 16は樹脂暦 17は石英ガラス モ示す。

> 特許出職人 富士選集式会社 代理人弁理士 久 木 元 彰 同 大 管 義 之

> > -11-

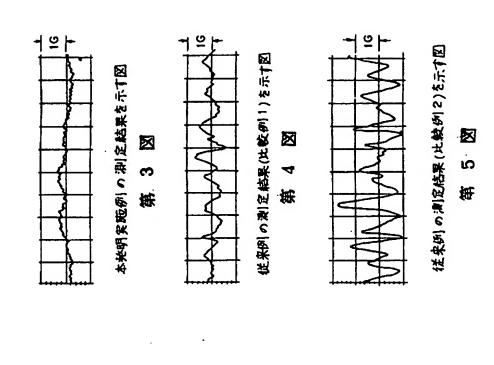


本発明の原理を説明する断面図 第 1 図

図

0

緻



13d-- コイルはた 14--光硬化描题 17… 石ダガラス 15…加压部材 13b… 南共的女 13c… テーパ郎 13…ど出い書 ₩拉田…BE | 136…減即 12…支持权 本代明実施例の光元27基板の複製法を示す町面図 (4) (4) (5) (4) 5 15 12 4 (0) ( a )

11…和日本

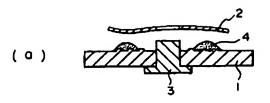
1…転写型

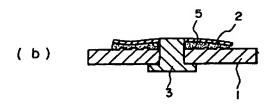
2…支持版

3…心出し軸

4…光硬化树脂

5…树脂层





従来の光デスク基板の複製法録す断面図 第 6 図